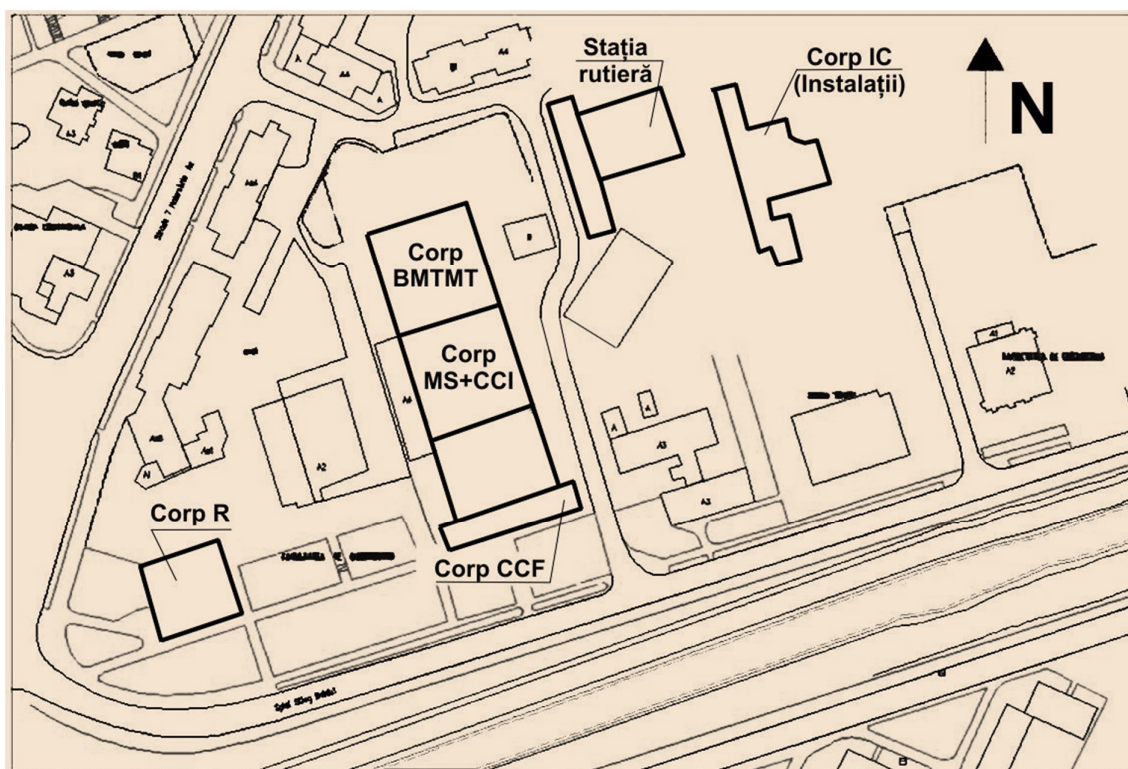


CAMPUSUL FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII



OPISUL SĂLILOR

Corp R	parter:	0.2, 0.3; 0.4 (amfiteatre)
	etaj 1:	1.1; 1.2, 1.3 (LTS); 1,4 (săli curs/seminar/lucrări)
	etaj 2:	2.1; 2.2; 2.3; 2.4 (săli curs/seminar/lucrări)
	etaj 3:	3.1; 3.2 (lab Infografică); 3.3; 3.4 (săli curs/seminar/lucrări)
	etaj 4:	R1 (amfiteatru)
Corp IC (Instalații)	parter:	A1, A2 (amfiteatre), IC 0.1 (sala seminar/lucrări), LT (lab. Tehnologie), LV
	etaj 2:	IC 2.2 (sala seminar/lucrări), L.EL (lab. Electrice)
	etaj 3:	IC 3.1, IC 3.2 (săli seminar/lucrări), LAM (lab. Automatizări și Măsurări), LC (lab. calcul)
	etaj 4:	IC 4.1, IC 4.2, IC 4.3; IC 4.4 (săli seminar/lucrări), LIT (lab Instalații Termice)
	etaj 5:	IC 5.1; IC 5.2 (săli seminar/lucrări)
Corp MS+CCI	parter:	L.R. (lab. Rezistență); L. Civ. (lab. Civile)
	etaj 1:	L.S. (lab. Statică); LC1; LC2; LC3; LC4; LC5 (laboratoare calcul)
	etaj 2:	L.Met (lab. Metal)
	etaj 3:	ACPciv (sală seminar/lucrări)
Corp BMTM	parter:	LB1, LB2 (lab. Beton); LM1, LM2 (lab. Materiale)
	platforma cota +4m	L.Teh. (lab. Tehnologie)
Corp CCF	etaj 1:	L.Geo. (lab. Geotehnică); LD1, LD2 (lab. Drumuri)
	etaj 2:	L.Geol. (lab. Geologie); L.CF. (lab. Căi Ferate)
	etaj 3:	L.P. (lab. Poduri)
Fac. Chimie	parter:	CH I (amfiteatru)
Fac. Electrotehnica	parter:	E1, E2, E3 (amfiteatre)
Fac. Mecanica	parter:	M1, M2 (amfiteatre)

LEGENDĂ CU NOTAȚIILE DIN ORAR

Categoria formativă a disciplinei: DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară

Categoria de opționalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opțională, DL – liber aleasă (facultativă)